

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____ /С.Ю. Роцин/

Одобрено на заседании Академического
совета Аспирантской школы по
техническим наукам
Протокол № _ от «_» _____ 2017 г.

Согласовано

Академический директор Аспирантской
школы
по техническим наукам _____ /Э.С.
Клышинский/

Программа вступительного испытания по специальности
основной образовательной программы высшего образования – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Физика конденсированного состояния»
по направлению 03.06.01 Физика и астрономия

Москва, 2017



1. Область применения и нормативные ссылки

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры.

2. Структура вступительного экзамена

Вступительное испытание основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Физика конденсированного состояния» по направлению 03.06.01 Физика и астрономия состоит из двух частей: оценки индивидуальных достижений (конкурс портфолио) и собеседования. Вопросы для собеседования разделены по направленностям (блокам), каждая из которых соответствует научной специальности будущей научно-исследовательской работы (диссертации) абитуриента.

2.1. Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио

Для участия в конкурсе оценки индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент может предоставить следующие документы, подтверждающие его достижения, а также направление будущих исследований:

1. Документы, подтверждающие опыт научно-исследовательской деятельности абитуриента.
 - a. Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, доклады в сборниках докладов). Подтверждается предоставлением электронных копий подлинников, ссылкой на открытые источники, справкой из редакции о принятии к публикации с обязательным указанием номера журнала и страниц. Публикации должны относиться к тому же направлению, что и тема будущего диссертационного исследования.
 - b. Доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах, научных школах и т.д. по направлению будущего диссертационного исследования. Подтверждается предоставлением программы конференции.
 - c. Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах. Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд), контактными данными руководителя проекта и краткой аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы абитуриента.
2. **Предложение будущего направления исследований.** Предложение будущего направления исследований пишется в свободной форме и должно раскрывать следующие вопросы: текущее состояние выбранной отрасли, формулировка проблемы, цели ее исследования, возможные направления исследования, мотивация выбора научного руководителя.
3. **Рекомендательное письмо** от потенциального научного руководителя планируемого диссертационного исследования, в котором отражено его согласие выступить научным руководителем абитуриента в аспирантуре, а также, при знакомстве потенциального руководителя с научной и учебной деятельностью абитуриента, ее характеристика.



2.2. Критерии оценки портфолио

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, составляет 50 баллов.

Критерий оценки	Количество баллов
Опыт научно-исследовательской деятельности, Участие в конференциях	Максимум 10 баллов
с публикацией докладов (за каждую)	до 3 баллов
без публикации докладов (за каждую)	до 1 балла
Опыт научно-исследовательской деятельности, Публикация результатов	Максимум 20 баллов
Публикация в издании из списка РИНЦ / один автор (за каждую)	До 2 / до 3 баллов
Публикация в издании из списка ВАК / один автор (за каждую)	До 5 / до 10 баллов
Публикация в иностранном журнале / один автор (за каждую)	До 5 / до 10 баллов
Публикация в издании, входящем в индекс SCOPUS, WoS или аналогичных / один автор (за каждую)	До 10 / до 20 баллов
Свидетельства о государственной регистрации программ и баз данных, патенты на изобретения, патенты на полезные модели, и проч. (за каждую)	5 баллов
Участие в научно-исследовательских проектах (за каждую)	До 5 баллов
Предложение будущего направления исследований	Максимум 10 баллов
Рекомендательное письмо от потенциального научного руководителя	10 баллов

Оценка индивидуальных достижений проводится до начала собеседования.

Минимальный балл (неудовлетворительная оценка) за портфолио – 14 баллов. Для участия в конкурсе по итогам оценки индивидуальных достижений необходимо набрать суммарно не менее 15 баллов.

2.3. Структура и процедура проведения собеседования

Собеседование состоит из двух частей.

1) Собеседование по вопросам в соответствии с направленностью (научной специальностью) будущей научно-исследовательской работы (диссертации).

Абитуриент получает два вопроса в соответствии с направленностью (научной специальностью) будущей научно-исследовательской работы (диссертации). Ему предоставляется 30 минут на подготовку.



В первой части собеседования абитуриент отвечает на подготовленные им два вопроса из программы собеседования. В ходе ответа комиссия может задавать уточняющие вопросы. Оценка за ответы по каждому из вопросов составляет максимум 15 баллов.

2) Во второй части абитуриент описывает свое видение будущей предметной области. Далее комиссия может задать ему вопросы по поданному предложению будущего направления исследований. Оценка за данную часть собеседования составляет максимум 20 баллов.

Собеседование проводится на русском или английском языке (по желанию абитуриента). собеседование может проводиться дистанционно с использованием информационных технологий

2.4. Критерии оценки собеседования

Каждый из трех вопросов по профилю оценивается в 20 баллов. Вопрос о планируемом диссертационном исследовании оценивается в 10 баллов.

Критерии оценивания вопроса по профилю	Баллы
Ответ полный, без замечаний, продемонстрированы знания по специальной дисциплине	14-15
Ответ полный, с незначительными недочетами, продемонстрированы знания по специальной дисциплине	11-13
Ответ полный, с незначительными замечаниями	6-10
Ответ не полный, с существенными замечаниями	3-5
Ответ на поставленный вопрос не дан	0-2
Критерии оценивания вопроса о планируемом диссертационном исследовании	Баллы
Ответ полный, без замечаний, продемонстрировано представление о планируемом диссертационном исследовании	20
Ответ полный, с незначительными недочетами, продемонстрировано представление о планируемом диссертационном исследовании	16-19
Ответ полный, с незначительными замечаниями	11-15
Ответ не полный, с существенными замечаниями	7-10
Ответ на поставленный вопрос не дан	0-6

Для участия в конкурсе по итогам собеседования необходимо набрать суммарно не менее 15 баллов. Оценка за собеседование от 1 до 14 баллов считается неудовлетворительной.

В случае набора абитуриентами равного количества баллов (полупроходного балла), преимущества получается абитуриент, соответствующий перечисленным ниже критериями. Критерии представлены в порядке убывания значимости.

1. оценка за собеседование;



2. оценка за наличие публикаций;
3. оценка за опыт научно-исследовательской деятельности;
4. средний балл в дипломе.

3. Программа собеседования

Для собеседования абитуриент выбирает билет, содержащий вопросы в соответствии с направленностью (научной специальностью) будущей научно-исследовательской работы (диссертации), указанной в заявлении о поступлении в аспирантуру.

Направленность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» (технические науки)

I. Структура твердых тел

1. Кристаллические и аморфные тела. Трансляционная симметрия. Элементарная ячейка. Решетки Браве. Точечные и пространственные группы симметрии. Основные типы кристаллических структур. Обратная решетка. Индексы Миллера и Миллера-Бравэ.
2. Дефекты в кристаллах. Точечные дефекты, их образование и миграция. Вакансии. Междоузельные атомы. Гантели, кроудионы. Комплексы точечных дефектов. Стадии отжига дефектов. Дислокации в кристаллах – краевые, винтовые, смешанные. Вектор Бюргерса. Энергия дислокаций. Плотность дислокаций. Образование и размножение дислокаций. Полные и частичные дислокации. Дефекты упаковки. Границы зерен и субзерен. Радиационные и закалочные дефекты. Эффекты каналирования частиц и фокусировки атомных столкновений в кристаллических твердых телах. Распыление твердых тел при ионной бомбардировке. Радиационный блистеринг. Радиационное распухание. Влияние радиационных дефектов и термических воздействий на реальную структуру твердых тел.

II. Энергетический спектр кристалла

1. Описание энергетического состояния кристаллов при помощи газа квазичастиц. Примеры квазичастиц. Фононы, магноны, экситоны, плазмоны и др. Электроны в металле как квазичастицы. Закон дисперсии. Плотность состояний. Статистика газа квазичастиц. Бозоны и фермионы. Взаимодействие квазичастиц.
2. Колебания решетки - фононы. Акустическая и оптическая ветви колебаний. Теплоемкость решетки. Дебаевская частота. Ангармонизм и тепловое расширение.
3. Электронные состояния в кристаллах. Приближение сильной и слабой связи. Зонная схема и типы твердых тел. Электронная теплоемкость, поверхности Ферми. Электроны и дырки. Положение Ферми-уровня в невырожденных полупроводниках.

III. Электронные кинематические свойства твердых тел.

1. Кинематическое уравнение. Электро- и теплопроводность. Времена релаксации. Механизм рассеяния электронов. Рассеяние на примесях и дефектах. Электрон-фононные столкновения. Нормальные процессы и процессы переброса. Магнитосопротивление и эффект Холла.
2. Полупроводники. Электронная структура типичных полупроводников. Примесные уровни. Доноры и акцепторы. Температурная зависимость проводимости. Фотопроводимость. Рекомбинация и релаксация неравновесных носителей. Горячие носители. Эффект Ганна



IV. Механические, оптические, магнитные свойства твердых тел.

1. Тензоры напряжения и деформации. Упругость, модули упругости. Сверхупругость и эффект памяти формы. Упругое последствие и релаксация напряжений. Внутреннее трение. Механический гистерезис. Эффект Баушингера. Пластичность кристаллов. Сверхпластичность. Предел текучести, зуб текучести. Механизмы пластической деформации. Упрочнение. Дисперсное и дисперсионное твердение. Ползучесть. Радиационная ползучесть. Усталость материалов. Разрушение – хрупкое и вязкое. Модели зарождения трещин. Ударная вязкость. Хрупко-вязкий переход. Низко- и высокотемпературное охрупчивание (НТРО и ВТРО) металлов. Способы повышения прочности материалов.
2. Механизм поглощения фотонов. Центры окраски – электронные и дырочные. Поглощение свободными носителями. Решеточное поглощение. Многофотонные процессы. Комбинационное рассеяние света в кристаллах. Поглощение связанными носителями. Межзонные прямые и не прямые переходы. Люминесценция. Времена жизни возбуждений флюоресценции. Безизлучательные переходы. Квантовый выход люминесценции
3. Диамагнетизм свободного электронного газа. Спиновый парамагнетизм. Закон Кюри. Ферромагнетизм. Ферромагнитные домены. Энергия анизотропии. Доменная стенка. Ферриты. Спиновые волны.

V. Диэлектрики

Эффективное поле. Электронная, ионная и дипольная поляризация. Пироэлектрики и сегнетоэлектрики. Электрический гистерезис. Сегнетоэлектрические домены. Пьезоэлектрики.

VI. Термодинамика и фазовые переходы.

Равновесие фаз. Фазовые переходы I и II рода. Флуктуации в термодинамических системах. Равновесие в термодинамических системах и правило фаз. Диаграмма равновесия. Кинетика фазовых превращений. Диффузия. Механизмы диффузии. Законы Фика. Радиационно-стимулированная диффузия. Радиационно-индуцированная сегрегация компонентов в многокомпонентных системах. Диффузионные и бездиффузионные превращения. Естественное и искусственное старение. Фазовый наклеп.

VII. Сверхпроводимость

Основные свойства сверхпроводников. Эффект Мейснера. Сверхпроводники I и II рода. Вихри и вихревые структуры. Основы микроскопической теории. Энергетическая щель и квазичастицы в сверхпроводниках. Туннельный эффект. Эффект Джозефсона. Высокотемпературная сверхпроводимость.

VIII. Экспериментальные методы физики

Методы исследования идеальной и реальной структуры. Рентгенография. Электронография. Электронная микроскопия (просвечивающая и растровая). Сканирующая зондовая микроскопия. Нейтронография: упругое и неупругое рассеяние. Спектроскопия обратного рассеяния Резерфорда. Исследование магнитных структур и фононных спектров. Эффект Мессбауэра. Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс. Электрические и гальваномагнитные измерения как методы изучения электронной структуры кристаллов и состава примесей в полупроводниках. Оптические методы исследования.

ЛИТЕРАТУРА



1. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. Учебник. 3-е изд. М.: Высшая школа, 2000.
2. Винтайкин Б.Е. Физика твердого тела. Учебное пособие. 2-е изд. М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008.
3. Гуртов В.А., Осауленко Р.Н. Физика твердого тела для инженеров: Учебное пособие. Издание 2-е. М., Техносфера, 2012.
4. Епифанов Г.И.. Физика твердого тела. Учебное пособие. 4-е изд., стереотип. М.: Лань, 2011.
5. Акишин А.И., Бондаренко Г.Г., Быков Д.В. и др. Физика воздействия концентрированных потоков энергии на материалы. Учебник. М., МГУ, 2004.
6. Бондаренко Г.Г., Кабанова Т.А., Рыбалко В.В. Материаловедение (под ред. Г.Г.Бондаренко) Учебник. М., Высшая школа, 2007.
7. Паршин А.М., Тихонов А.Н., Бондаренко Г.Г. и др. Радиационная повреждаемость конструкционных материалов. С-Пб, СПбГТУ, 2000.
8. Домбровский Ю.М. Физические свойства металлов и сплавов. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, изд. центр ДГТУ, 2004.
9. Физическое материаловедение (под ред. Б.А.Калина). Учебник. В 6-ти томах. М., МИФИ, 2007.
10. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Учебник. Рентгенографический и электронографический анализ. М., Металлургия, 2002.
11. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фаддеев М.А. Основы кристаллографии. Учебник. М., Физматлит, 2004.
12. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. М., РАН, 2004.
13. Дмитриев А.В., Звягин И.П. Современные тенденции развития физики термоэлектрических материалов // Успехи физических наук, 2010, т. **180**, с. 821–838.
14. Осадько И.С. Микроскоп ближнего поля как инструмент для исследования наночастиц // Успехи физических наук, 2010, т. **180**, с. 83-87.
15. Успенская Л.С., Рахманов А.Л. Динамические магнитные структуры в сверхпроводниках и ферромагнетиках // Успехи физических наук, 2012, т. **182**, с. 681-699.
16. Погребняк А.Д., Пономарев А.Г., Шпак А.П., Куницкий Ю.А. Применение микро- и нанозондов для анализа малоразмерных 3D материалов, наносистем и нанообъектов // Успехи физических наук, 2012, т. **182**, с. 287-321.
17. Шпатаковская Г.В. Квазиклассическая модель строения вещества // Успехи физических наук, 2012, т. **182**, с. 457–494.
18. Vojtech D., Fojt J., Joska L., Novak P. Surface treatment of NiTi shape memory alloy and its influence on corrosion behavior // Surface and Coatings Technology, 2010, v. 204, pp. 3895-3901.
19. Osetsky Y.N. Atomistic study of diffusional mass transport in metals // Defects and Diffusion Forum, 2001, v. 188-190, pp. 71-92.
20. Jiao Z., Was G.S. Segregation behavior in proton- and heavy-ion-irradiated ferritic-martensitic alloys // Acta Materialia, 2011, v. 59, pp. 4467 - 4481.
21. Lee Y.J. et al. First-principles study of migrations, restructuring and dissociation energies of oxygen complexes in silicon // Phys.Rev.B, 2002, v.65, p.085205 (1-12).